3C07

アクセプター性分子 tdapO2のラジカルアニオン塩 および遷移金属錯体の結晶構造と磁性

(名大・物質国際研)〇珠玖良昭、水津理恵、阿波賀邦夫

## Crystal structures and magnetic properties of radical anion salts and transition metal complexes of an electron acceptor molecule tdapO<sub>2</sub>

(RCMS, Nagoya Univ.) OYoshiaki Shuku, Rie Suizu, Kunio Awaga

【序】分子性の伝導体・磁性体の歴史は古く、低次元的な物性、超伝導 や強磁性など様々な特性が見出されてきた。ラジカル化合物は、不対電 子がキャリアとスピン両方の性質を持つことから注目を集めている。こ の中で、TCNE<sup>--</sup>、TCNQ<sup>--</sup>やDCNQI<sup>--</sup>といったラジカルアニオンの塩で は、π-π相互作用と金属イオンへの配位結合により三次元的なネットワー ク構造を有するものが多く見つかっている。特にTCNE は室温で強磁性 体となる V•TCNE [1]をはじめ多くの磁気秩序を示すラジカルアニオン 錯体が報告されており、配位能を有するラジカルアニオン化合物が分子 磁性体を構築するうえで有用なビルディングブロックであることを示し ている。そこで、我々はフェナントロリン骨格にチアジアゾールジオキ シド部位を導入した[1,2,5]thiadiazolo[3,4-f][4,7]phenanthroline 1,1-dioxide (4,7-tdapO<sub>2</sub>)を、配位能を有する電子アクセプター性分子と して設計し、合成を行った。本講演では、1,10-tdapO<sub>2</sub>、4,7-tdapO<sub>2</sub>のラジ カルアニオンの塩および遷移金属錯体の構造と磁性について報告する。



図1、分子構造

【配位子の合成と電子構造】1,10-tdapO<sub>2</sub>、4,7-tdapO<sub>2</sub>は、文献の方法[3]に従い合成したジケト ンをスルファミドと脱水縮合することにより得られた(スキーム1)。いずれの分子もフェナ ントロリンおよびチアジアゾールジオキシド部位における配位能が期待される。電気化学測 定から還元電位は類似の骨格を有する tdap(図1)と比べ低く、チアジアゾールジオキシド 部位の導入により良好な電子アクセプター性を持つことが分かった(図2)。溶液の EPR 測 定から還元種は分子全体に非局在化した不対電子を有することを明らかにした。



スキーム 1、1,10-tdapO<sub>2</sub> および 4,7-tdapO<sub>2</sub>の合成。 (i) KBr/HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, (ii) sulfamide/EtOH, (iii) glycerol/3-nitrobenzenesulfonic acid/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, (iv) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/HNO<sub>3</sub>, (v) sulfamide/EtOH

【ラジカルアニオン塩と錯体】本研究では、還元剤を用いた化学的な還元および電気化学的な還元によってラジカルアニオン塩および遷移金属錯体の合成を行い、それらの単結晶構造解析と磁気測定を行った。

1,10-tdapO<sub>2</sub>のラジカルアニオン塩の結晶構造は、 $\pi$ - $\pi$ 相互作用による一次元的な積層構造に加え、1,10-フェナントロリン、チアジアゾールジオキシド両部位における配位結合もしくは水素結合を介したネットワーク構造を形成していた。1,10-tdapO<sub>2</sub>のラジカルアニオン塩の磁化率の温度依存性から、不対電子間に働く交換相互作用は、 $J/k_{\rm B} = 24$  K から $J/k_{\rm B} = -310$  K と様々であった(図 3)。

1,10-tdapO<sub>2</sub> ラジカルアニオンの遷移金属錯体 [M(1,10-tdapO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>]•2MeCN•2H<sub>2</sub>O (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)の結晶構造は、中心金属の異なるすべての錯体にお いて同形であった。例として図4に鉄錯体の分子構造を 示す。結晶構造から錯体は電気的に中性であり、3つの 1,10-tdapO<sub>2</sub> 配位子のうち、2つがラジカルアニオン (1 および1')、残りの1つが中性 (2) であった。これらの ことから、結晶構造解析を行った123 K において、錯体 上で電荷が局在した[M<sup>2+</sup>(1,10-tdapO<sub>2</sub><sup>--</sup>)<sub>2</sub>(1,10-tdapO<sub>2</sub><sup>0</sup>)]で あることを明らかにした。これらの磁化率の温度依存性 は、スピン間に反強磁性的な相互作用が働いたキュリー ワイス的な挙動を示した。その中で、鉄錯体において図 4に示したように昇温過程と降温過程にヒステリシスが 見られた。

さらに、現在 4,7-tdapO<sub>2</sub>の錯体の合成も行っており、 当日は1,10-tdapO<sub>2</sub>のラジカルアニオン塩および遷移金属 錯体の構造と磁性と併せて報告する。

[1] J. M. Manriquez, G. T. Tee, R. S. McLean, A. J. Epstein, J.S. Miller, *Science*, 252, 1415-1417 (1993).

[2] Y. Shuku, R. Suizu, K. Awaga, *Inorg. Chem.*, 50, 11859-11861 (2011).

[3] a) M. Yamada, Y. Tanaka, Y. Yoshimoto, S. Kuroda, I.
Shimao, *Bull. Chem. Soc. Jpn*, **65**, 1006-1011 (1992) b) D. M.
D'Alessandro, F. R. Keene, *Dalton Trans.*, 1060-1072 (2006)



•2H<sub>2</sub>O の分子構造と磁化 率の温度依存性